



四公開特許公報(A)

昭61 - 174587

Mint Cl.4

触別記号

广内整理番号

母公開 昭和61年(1986)8月6日

G 09 F 9/35 1/133

6615-5C

G 02 F

8205-2H

Z-8205-2H 126

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

❷発明の名称

タツチパネル付液晶表示素子

夏 四60-14198 ②特

昭60(1985)1月30日 29出

公発 明 者 佐

宏

茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場内

മെ 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理

弁理士 小川 勝男 外1名

発明の名称 タツチパネル付款品表示業子 特許請求の範囲

液晶表示素子の上ガラス基板上に透明電板を形 成し、この適用電価とでタツチパネル機能を有す る透明電極を形成したフィルム基板をシール材を 介して前記上ガラス基板上にシールし、更に前記 フィルム当根上に粘着剤を介して上偏光板を貼付 けたことを特徴とするタツチパネル付款品表示素 子。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本務明はタツチパネル付款品表示素子に関する。 (発明の背景)

従来のタツチパネル付液晶表示素子は、第1四 に示すように一般の完成された液晶表示素子の上 に単にタツチパネルをのせた構造である。すなわ ち、液晶表示素子は、対向面にそれぞれ透明電極 が形成された 2 枚の上ガラス蓄板 1 及び下ガラス 基板2の周辺部をシール材(図示せず)でシール

し、内部に被基材料(図示せず)を封入し、上が ラス基板1及び下ガラス基板2の外質にそれぞれ 上傷光板3及び下傷光板4を粘着剤を介して貼付 けてなる。タンチパネルは、タンチパネル用下着 複5亿形成した透明電極6と、タツチパネル用上 基板でに形成した透明電極8とでタンチパネル機 能を持たせ、前記下蓋板5と上蓋板7の周辺部を ・シール材9でシールしてなる。そして、液晶液示 果子の上ガラス基板1上にシール材10を介して タツチパネルの下盖板 5をシールしてなる。

この構造は液晶接示素子上に単にダツチパネル をのせた構造であるので、光透過率が悪く、暗い 表示になるという問題点があつた。

そこで、男るいタツチパネルを得るため、タツ チパネル用下差板5及び上蓋板7をはぶき、第2 図に示すように、被品表示象子に本来必要な上が ラス基度1及び上偏光板3の対向面にそれぞれ透 明世根6、8を形成させてタツチパネル機能をも たせ、上傷先被3を上ガラス基根1上にシール材 9 でシールしたものが提供されている。

この構造は上偏光板3表面に透明電極6を形成するので、透明電極6は上偏光板3の偏光子の筋 的制限(高量処理すると偏光機能を失う)により 高温処理できなく、化学的、機械的に強くなく、 信頼性上において関重があつた。

[発明の目的]

本発明の目的は、化学的、機械的に強く、信息 性の高いタンチパネル付液晶表示電子を提供する ことにある。

[発明の概要]

本発明は上記目的を達成するために、液晶表示 素子の上ガラス基板上に透明電板を形成し、この 透明電板とでタツチパネル機能を有する透明電板 を形成したフィルム基板をシール材を介して前配 上ガラス基板上にシールし、更に前記フィルム基 板上に粘着剤を介して上傷光板を貼付けたことを 特徴とする。

[発明の実施例]

以下、本発明の一実施例を第3個により説明する。なお、第2個と同じまたは相当部材には何一

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、液晶表示素子の上がラス基板上に透明電極を形成し、この透明電極とでダツチパネル機能を有する透明電極を形成したフィルム基板をシール材を介して前配がラス基板上にシールし、更に前配フィルム基板上に粘着剤を介して上個光板を貼付けてなるので、明るく信頼度の高いダツチパネル付液晶表示素子が得られる。

図図の簡単な説明

図はタツチパネル付液晶表示素子を示し、第1 図及び第2図は従来例の断面図、第3図は本発明 の一実施例を示す断面図である。

1…上ガラス拡模、

3 …上傷光板、

6、8…透明電極、

9…シール材、

しし…フイルム基板。

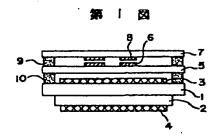
代理人 弁理士 小川 野 男

符号を付して設明する。液晶表示素子の下ガラス 基板2の外側には下偏光板4が粘着剤を介して貼 付けられ、液晶表示素子の上ガラス基板1上には 透明電板6が形成されている。この裸皮は第2 駆 と同じである。

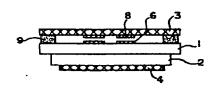
本発明においては、プラスチツクフィルムよりなるフィルム基板11に前記透明電極6とでチツチパネル機能を有する透明電極8を形成し、とのフィルム基板11をシール材9を介して上ガラス基板1上にシールしてなる。またフィルム基板11上に粘着剤を介して上傷光板3を貼付けてなる。

とのように、透明電極8はフイルム基板11に形成してなるので、フイルム基板11として、例えば耐熱性の良いPBT(ポリエチレンテレフタレート)の類を用いることにより、高型処理が可能となり、化学的、機械的に強く、信頼度の高い透明電極8が得られる。また第1図の従来構造に比べ、光が通過する基板が少なくなるので、光の透過率が高くなり、明るい表示が得られる。

〔発弱の効果〕



第 2 题



第 3 図

